次号予告(第76巻第6号)

小特集: PFAS 規制に対応した表面技術

敬称略 説 有機フッ素化合物 PFAS: 規制の動向と分解・再資源化反応の開発 総 神奈川大学 堀 久男 解 半導体業界における PFAS 規制の動向 大阪大学 フレキシブル 3D 実装協働研究所 吉田 浩芳 PFAS 分析に対応した分析機器 (株)島津製作所 石岡 航太 環境に優しい高性能 PFAS フリーレベリング剤の開発 DIC(株) 植野 純平ほか トピックス PTFE 複合めっきに代わる PFAS フリー無電解複合めっき 日本化学産業(株) 三嶋 恵太 プラスチックめっきにおける PFAS フリー対応技術 奥野製薬工業(株) 永峯 伸吾 研究論文 アルミニウム合金製磁気ディスク基板の無電解ニッケル-リンめっき皮膜における 超微小ピンホールの構造と発生メカニズムの解析 (株)UACJ 村田 拓哉 ほか 硫酸マグネシウムを添加したリン酸ナトリウム水溶液中でのチタンのプラズマ電解酸化 工学院大学 佐藤 達彦 ほか **速報論文** ボロンドープ多結晶 CVD ダイヤモンドの酸素エッチングメカニズム

日本工業大学 宋 翰聞 ほか